日美歐中韓五大專利局首次討論專利調和，並合意加速整備共通專利分類

由日美歐中韓五大專利局於6月23日、24日於東京召開了第四次五大專利局的首長會議，日本特許廳表示此次會議針對專利制度的調和化展開了正式的討論。

在日本的引導下，五大專利局首次就專利制度的調和展開討論，並就今後的進行方式進行了積極的意見交換。五局在共同認識到國際調和的重要性，與尊重各國主權的前提下，達成今後積極參與促成國際討論的共識。此外，彼此亦達成共識將在五局架構下儘早實施各國專利制度與審查實務之比較研究。

此外，五大專利局亦形成共識，將以日本特許廳與歐洲專利局的專利分類為基礎，加速完備在五局彼此間的共通專利分類。對於日本企業來說，此舉將使全球的專利文獻檢索將變得更為迅速、更加全面，同時專利權的安定性與可靠性也將獲得進一步的確保，同時日本企業也將能更迅速因應來自中韓的專利訴訟風險。

最後，美國6月23日亦於下議院通過了專利改革法案，就專利取得要件從原來的先發明主義改採為與國際趨勢一致的先申請主義，亦屬於這一波國際專利制度的調和趨勢，我國實有及時因應、適時參與的必要。

相關連結

- 經済産業省
- 智財情報局

相關附件

- 日米欧中韓の五大特許庁、特許制度調和を初議論～第4回五大特許庁長官会合の結果について [pdf]

林中鶴 編譯整理

上稿時間：2011年07月

資料來源： 智財情報局，2011年06月28日，http://news.braina.com/2011/0628/rule_20110628_002____.html，最後瀏覽日：2011年07月04日
經済産業省，2011年06月24日 http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110624006/20110624006.html，最後瀏覽日：2011年07月04日

延伸閱讀：
日米欧中韓の五大特許庁、特許制度調和を初議論～第4回五大特許庁長官会合の結果について，http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110624006/20110624006.pdf

推薦文章